

证书号第22723433号



专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于纳米促渗的纳米晶片

专利权人：沈阳药科大学

地址：117004 辽宁省本溪市高新技术产业开发区华佗大街26号

发明人：宗东升;袁虹;杨尚毅;曹丽莹;王子轩;张晓帆;李英杰;刘浩
王贺;胡艳萱

专利号：ZL 2024 2 0598631.7

授权公告号：CN 222738363 U

专利申请日：2024年03月26日

授权公告日：2025年04月11日

申请日时申请人：沈阳药科大学

申请日时发明人：宗东升;袁虹;杨尚毅;曹丽莹;王子轩;张晓帆;李英杰;刘浩
王贺;胡艳萱

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

